

2026年5月25日

J X 金属株式会社

2026年度学生研究支援プログラムの実施について

J X 金属株式会社（以下「当社」）は、2026年度学生研究支援プログラム「これで研究するドウ！～ J X 金属マテリアルサポートプログラム～」を実施いたします。本プログラムは当社と同じく「金属の面白さ」に興味を持って研究を進めている研究室・学生の皆さんを支援するという目的で始動いたしました。本プログラムにご興味をお持ちいただいた教員・学生の皆様におかれましては、奮ってご応募ください。応募前のお問い合わせも歓迎いたします。

【実施概要】

1. 実施目的

金属系材料を研究で使用している学生を支援するため。

2. 対象者

大学に所属しており、研究室で金属系材料を取り扱う教員・学生

3. 実施内容詳細

(1) 研究材料の無償提供

提供可能材料例：

- ◆ スパッタリングターゲット（Cu, Ta, W, Co, 酸化物, 磁性材, etc）
- ◆ 化合物半導体基板・単結晶材料（InP, CdTe）
- ◆ 金属粉・化合物粉（Ta, Nb, 各種合金・酸化物, etc）
- ◆ MoSi₂ヒーター、高純度金属

※提供材料についてご質問がある場合、応募前でもお気軽にお問合せください。

(2) 工場見学（茨城県北茨城市にある磯原工場にご招待）

※交通費は当社負担。

※2026年7月、11月、2027年2月実施予定。

4. 応募期間

2026年6月1日（月）～2027年1月29日（金）

5. 応募方法および応募後の流れ

(1) 以下リンク先の応募フォームに必要事項を記入し送信

<https://forms.office.com/r/uHsLAQHJKZ>

(2) 弊社にて簡単な審査を実施（当社事業と研究内容のマッチングを確認）

(3) 審査結果を通知

～以下採択の場合～

(4) 提供材料の詳細を決定後、覚書を締結

(5) 1年間の支援開始

応募用 QR コード



6. お問い合わせ先

J X 金属株式会社 先端材料事業本部データインフラ材料事業推進部 田中

TEL : 070-6477-9956 (直通)

MAIL : tanaka.momoha.mt9@jx-nmm.com

以上